

دراسة بعض الخواص التركيبية و البصرية و الكهربائية لاغشية كبريتيد الكادميوم المحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراري

بان خالد محمد*

تاريخ قبول النشر 3 / 4 / 2009

الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير غشاء كبريتيد الكادميوم CdS بطريقة الرش الكيميائي الحراري ووضع على قاعدة من الزجاج حيث تم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية. حيث تبين من خلال نتائج حيود الاشعة السينية (X-Ray) ان الاغشية ذات تركيب متعدد البلورة وجرى دراسة علاقة النفاذية البصرية كدالة للطول الموجي لاغشية CdS كما جرى حساب فجوة الطاقة المباشرة للاغشية وكانت (2.38 eV). ونتائج قياسات تأثير هول لاغشية CdS ظهرت ان حاملات الشحنة هي من نوع p وان معامل هول RH 1157.33(cm³/c) وحركية هول 6.77(cm²/v.s).

الكلمات المفتاحية : التركيبية , البصرية , الكهربائية

المقدمة

اجريت دراسات متعددة حول المادة CdS بشكل اغشية رقيقة ودرست امكانية الاستفادة منها في كثير من التطبيقات المهمة ومنها

1- درس الباحثون (Cook & Christy) سنة 1980 [4] الخواص البصرية لاغشية كبريتيد الكادميوم المتعدد التبلور وقد حسبت الانعكاسية والنفاذية لطاقت الفوتون لمدى يتراوح بين 0.5-6.5eV لاغشية سمكها حوالي 2000Å حيث تم تحضير هذه الاغشية بطريقة التبخير بالفراغ على قواعد سليكونية منصهرة.

2- درس الباحثون Lee ; Chow & Kwok سنة 1981 [5] الخواص الالكترونية و التركيبية لاغشية كبريتيد الكادميوم المحضر بطريقة الرش الكيميائي وقاموا بتحضير خلايا شمسية منها ولاحظوا بان درجة حرارة القاعدة تلعب دورا مهما في تحديد التركيب الحبيبي والخواص انتقال حاملات الشحنة.

3- درس الباحثان (Abdel-Naby & Akkod) سنة 1989 [6] صفات الاغشية الرقيقة لمادة كبريتيد الكادميوم المحضر بطريقة التريذ لدرجات حرارة مختلفة باستخدام حيود الاشعة السينية فتبين ان اغشية كبريتيد الكادميوم ذات تركيب سداسي.

4- قام الباحث (Ashour, A) 2003 [7] بتحضير اغشية كبريتيد الكادميوم بطريقة الرش الكيميائي الحراري ودرس خصائصها التركيبية والبصرية عند سمك (t= 500nm) عند درجات حرارة مختلفة وحساب فجوة

ان المادة قيد البحث والتي هي كبريتيد الكاديوم (CdS) مادة شبيه موصلة من عناصر المجموعة الثانية-السادسة (II-VI) في الجدول الدوري. التركيب البلوري لهذه المادة هو المكعب (Zincblende) والساداسي (Hexagonal) ، تكون وحدة الخلية من نوع متركز الأوجه (f.c.c.) والاصرة التي تربط بين ايونات الكبريت والكاديوم هي اصرة تساهمية ناتجة عن اشتراك الكتروني بين ذرة الكاديوم والكبريت ، مادة كبريتيد الكاديوم CdS تمتلك فجوة الطاقة مباشرة وتوصيلية ضوئية عالية عرض فجوة الطاقة هو 2.4eV عند 3000K. لذلك فان الطول الموجي القاطع له عند 2.4eV اي عند طول موجي 0.52µm ، في منطقة اللون الاخضر (green) من الطيف المرئي ، نستنتج من ذلك ان الغشاء يكون ذا امتصاصية عند الاطوال الموجية الاخضر والازرق بينما الاطوال الموجية الطويلة (الاصفر والاحمر) تكون نافذة . ان بلورة CdS لها لون اصفر مائل للبرتقالي (Yellow – Orange) ونوع التوصيلة لمادة CdS في طبيعتها هو (p-type) ويمكن ان تكون بشكل (n-type) اعتمادا على عملية التحضير او باضافة بعض الشوائب مثل (Br, Cl, In) [3,2,1].

اما اهم تطبيقاته هو استخدامه في الخلايا الشمسية وفي الكواشف نوع التوصيلية الضوئية كبديل عن الخلايا الشمسية السليكونية لكونه رخيص الكلفة وسهل التحضير واستقراره العالي.

*مدرس مساعد- قسم العلوم التطبيقية- الجامعة التكنولوجية

ان الية التفاعل الكيميائي لتكوين غشاء CdS تأتي من التفاعل الكيميائي لمادة كلوريد الكادميوم CdCl₂ والثايوريا CS(NH₂)₂ وكما في العلاقة [11] :



ان درجة حرارة القاعدة المناسبة تعمل على تبخير الماء وتبقى مادة CdS كغشاء رقيق على القاعدة المراد الترسيب عليها . وان ظروف ترسيب الغشاء كانت كما يلي :

- 1- تركيز المحلول المائي 0.1M
 - 2- حجم المحلول المائي 50 ml
 - 3- درجة حرارة الترسيب Ts 400 C°
 - 4- معدل جريان المحلول المائي 2 ml/min
 - 5- معدل جريان الغاز 30 l/min
 - 6- سمك الغشاء الرقيق $0.8 \pm 0.05 \mu m$
- توجد عدة عوامل مهمة يجب مراعاتها أثناء تحضير الاغشية وهي ثبوت درجة حرارة القاعدة Stability of Substrate Temperature وارتفاع جهاز الرش The Height of Spray وNozzle ومعدل الرش The Spray Rate وزمن الرش The Spray Time و The Pressure of Carrier Gas وضغط غاز التذرية

ولقد استخدمنا في هذا البحث قواعد زجاجية مصنوعة من الزجاج الاعتيادي لترسيب الاغشية عليها اذ جرى تقطيع الشرائح الى قطع مربعة بمساحة $(2.5 \times 2.5 \text{ cm} \pm 1 \text{ mm})$ وذلك باستخدام ماسة خاصة لقطع الزجاجيات، تم تنظيف الشرائح بشكل جيد وذلك

بوضعهما بمحلول الكحول الايثيلي ذي النقاوة (96%) لمدة خمس دقائق ثم توضع في محلول حامض الهيدروكلوريك المخفف

(HCl) وذلك للتخلص من اي بقع زيتية او بقايا مواد عالقة ، يجري بعد ذلك غسل العينات جيداً بالماء، بعد ذلك يجري تجفيف العينات باستخدام كقطعة من القماش الحريري اوورق سلايدات ذي نقاوة عالية ويحرص بعد ذلك على وضع العينات مباشرة على

المسخن الكهربائي لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل البدء بعملية الرش حتى تصل درجة حرارتها الى الدرجة المطلوبة، وكذلك يراعى ترك العينات على المسخن الكهربائي لمدة لا تقل عن (15 min) بعد اكمال عملية الرش للسماح باكمال عملية الانماء البلوري للاغشية المحضرة، وكذلك لتجنب التبريد المفرط الذي قد يسبب تكسر القاعدة الزجاجية او انخلاع الغشاء (Peeling off).

وقبل اجراء الترسيب يجب البدء بتصنيع الاقنعة والتي يتم اختيارها من مادة مناسبة ذات خصائص فيزيائية بحيث تحافظ على شكلها تحت تأثير

الطاقة المباشرة للاغشية المحضرة وكانت بحدود (2.39-2.4eV) .

5- قامت الباحثة ضحي مولود عبد اللطيف (2004) [8] بدراسة الخصائص الكهربائية والفولتائية والكهربوصرية للمفرق CdS-Cu₂S .

ولأهمية غشاء CdS فقد تعددت طرائق تحضيره ومن اهمها

1. التبخير الفراغي (Vacuum evaporation)
2. التبخير بحزمة الالكترونات (Electron Beam evaporation)
3. التريذ (Sputtering)
4. الترسيب الكيميائي (Chemical Vapoudeposito)

وتعتبر طريقة التبخير في الفراغ الطريقة التقليدية المستخدمة لتحضير أغشية (CdS) بمواصفات جيدة من ناحية التجانس والسمك وتعتبر هذه الطريقة جيدة ولكن كلفة التحضير تكون عالية نسبياً، ولتحضير أغشية بكمية اقل ونوعية جيدة يتم تحضيرها بطريقة الرش الكيميائي الحراري ، ان الهدف من البحث هو تحضير اغشية كبريتيد الكادميوم بطريقة الرش الكيميائي الحراري ودراسة خواصها التركيبية والبصرية والكهربائية .

المواد وطرائق العمل:

يعتمد اختبار تقنية التحضير المناسبة على عوامل عديدة منها انواع المواد الاولية ، المواصفات النهائية للغشاء ، نوع القاعدة ومجالات التطبيق علاوة على معدل الترسيب وكلفة الانتاج وتعتبر طريقة التبخير في الفراغ الطريقة التقليدية المستخدمة لتحضير أغشية (CdS) ولكنها عالية الكلفة لذلك يتم تحضيرها بطريقة الرش الكيميائي الحراري كما ذكرنا انفا.

ان الالية التي تستند عليها هذه الطريقة لتكوين الاغشية هي حدوث التفاعل الكيميائي على سطح القاعدة اعتماداً على درجة حرارة تلك القاعدة، اي ان الاغشية تتكون نتيجة التحلل الكيميائي - الحراري على سطح القاعدة تتطلب عملية التحليل الحراري عند سطح القاعدة بان تحفظ المادة الاولية تحت درجة حرارة التفكك. يتم هذا باذابة المادة الاولية في المذيب وترذيدها بشكل قطرات محمولة بالغاز الى سطح القاعدة الساخن. ان عمل المذيب هو تبريد المادة الاولية اضافة الى استكمال مكونات التفاعل ومنع تفككها قبل اوانها للحصول على حجم الدقائق اللازمة لحصول افضل تفاعل كيميائي عند سطح القاعدة. هذه العملية تتم من خلال السيطرة على التركيب الكيميائي وكفاءة تزيذ قطرات المحلول [2,9,10]

مباشرة ويعتبر تأثير هول طريقة مقنعة في اثبات وجود الثقوب كحاملات شحنة إذ انها تحدد مباشرة نوع الحاملات في شبه الموصل وكذلك حركتها (mobility) [12].

النتائج والمناقشة:

1- حيود الأشعة السينية

لقد بينت نتائج طيف حيود الأشعة السينية وكما موضحة في شكل (1) ان أغشية CdS ذات تركيب متعدد البلورات ولها تركيب سداسي الشكل وهذا يتفق مع دراسات سابقة [13, 2]. وبينت النتائج ان اغلب قمم طيف الأشعة السينية للأغشية المرسبة بدرجة حرارة $400^{\circ}C$ تنطبق مع جداول ASTM.

2- القياسات البصرية

حيث تم قياس طيف النفاذية والامتصاصية كدالة للطول الموجي في المنطقة $(0.9-0.35) \mu m$ كما موضحة في الشكلين (2) و(3). الشكل (2) يوضح طيف النفاذية لأغشية CdS حيث يبين زيادة في النفاذية مع زيادة الطول الموجي حيث ان طيف النفاذية يعتمد على التركيب الكيميائي للمادة وعلى سمك الغشاء وتضاريس السطح وانعكاسيته. كذلك يبين الشكل زيادة حادة عند الطول الموجي $0.5 \mu m$ (الذي يمثل حافة الامتصاص العتبية لغشاء CdS) ثم يبدأ بالزيادة البطيئة فوق هذه القيمة. ان النفاذية العالية لأغشية CdS بحدود $(70-80\%)$ ضمن المدى المرئي تعمل كطبقة نافذة لمثل هذه الأطوال وما فوقها. أما طيف الامتصاصية فيوضحه شكل (3) حيث يبين زيادة الامتصاصية لأغشية CdS مع زيادة الأطوال الموجية ولوحظ ان حافة الامتصاص الاساسية (التي تمثل الحد الفاصل بين منطقة الامتصاص العالي للضوء والمنطقة الشفافة) لأغشية CdS محصورة بين $(0.55-0.5) \mu m$ وهي قيم تتوافق مع باحثين آخرين [14]. اما معامل الامتصاص (α) فانه يأخذ دورا مهما في الحسابات التصميمية للكواشف حيث انه يختلف باختلاف المواد شبه الموصلية ويكون دالة للطول الموجي للضوء الساقط وتؤثر على كمية الضوء الممتص من قبل الغشاء وتم حساب معامل الامتصاص لغشاء CdS بالاعتماد على طيف الامتصاصية كدالة للطول الموجي حسب العلاقة (3) وكما موضح في الشكل (4) الذي يبين حدوث زيادة في معامل الامتصاص عند الطاقات العالية ابتداءً من $1.5eV$ والتي تقابل $0.55 \mu m$ وتم الحصول على أعلى قيمة لمعامل الامتصاص لغشاء CdS بمقدار $(9.7 \times 10^4) cm^{-1}$.

الضغط ودرجة الحرارة وذات مرونة بحيث تأخذ الشكل المطلوب مع ضمان عدم حدوث تفاعل بين مادة الغشاء والقناع او القناع والقاعدة، وكانت هذه المادة هي رقائق الألمنيوم (Al-Foils) حيث تصنع هندسية وتوضع فوق القواعد الزجاجية لغرض الحصول على تصميم هندسي معين للغشاء المطلوب. أن سمك الأغشية الرقيقة تم باستخدام الطريقة الوزنية التقريبية حيث يتم قياس وزن القاعدة المراد الترسيب عليها قبل وبعد الترسيب باستخدام الميزان الحساس ومن معرفة كثافة المادة (الغشاء الرقيق) وكذلك مساحة الغشاء يمكن حساب سمك الغشاء باستخدام العلاقة الاتية [11] وقد كان سمك الغشاء يتراوح بين $0.8 \pm 0.05 \mu m$.

$$t = \frac{\Delta m}{\rho_i X A} \dots \dots \dots (1)$$

حيث Δm : فرق وزن القاعدة (قبل وبعد الترسيب).

P_i : كثافة الغشاء الرقيق.

A : مساحة الغشاء الرقيق.

لأجل التعرف على الطبيعة البلورية وطبيعة التركيب للأغشية الرقيقة لأغشية CdS لذا استخدمت تقنية حيود الأشعة السينية (XRD) باستخدام مصدر α (Cu. K) وبطول موجي $(0.15405nm)$. وتم حساب المسافة بين المستويات الشبكية (d) باستخدام قانون براك (Bragge Law) من العلاقة:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \dots \dots \dots (2)$$

حيث ان n : ثابت (رتبة الحيود).

d : المسافة بين المستويات.

λ : الطول الموجي للشعاع الساقط.

θ : زاوية الحيود.

ولقد اجريت قياسات الخواص البصرية التي تشمل الامتصاصية (Absorptance) والنفاذية (Transmittance) لأغشية CdS المرسبة على قواعد زجاجية باستخدام جهاز المطياف نوع (UV/VIS-PV-8800 Spectro photometer) المجهز من شركة (Pye Unicrom) لمدى طيفي يمتد من $(0.35-0.9 \mu m)$. وكذلك تم دراسة قياس تأثير هول لغرض تحديد نوع التوصيلية والتحريرية اضافة الى تركيز حاملات الشحنة وفي قياس كثافة الحاملات بصورة

اما تحركية غشاء Cds التي ابدت تحركية قليلة فيمكن ان يعزى ذلك الى آليات الاستطارة التي تقلل من التحركية حيث هناك الاستطارة في المشبك والاستطارة عند الحدود الحبيبية واستطارة الشوائب التي تؤثر على تحركية الاغشية الرقيقة ذات سمك اقل من (1µm) حيث ان حجم الحبيبي القليل للغشاء والشوائب التي قد تدخل خلال عملية الرش تعمل على ارتفاع حاجز الجهد للحبيبية الداخلية وزيادة مراكز القنص للحاملات الذي ينعكس سلبياً على تقليل التوصيلية وبالتالي تقليل التحركية تم ويلاحظ ان النتائج التي تم التوصل اليها مقارنة لما توصل اليه باحثون آخرون لطريقة التحضير نفسها [14,7] ويعطى مجال هول بالعلاقة [3] :

$$E_y = v_z B_z = \left[\frac{rH}{qn} \right] J_p B_z \dots \dots \dots (5)$$

حيث ان J_p : كثافة تيار الفجوات
n : تركيز الفجوات

حيث rH : ثابت تناسب وقيمه عادة 1 ويعتمد على تركيب الحزمة، آلية الاستطارة، ودرجة الحرارة [17,18] .

ومن علاقة (5) يظهر ان مجال هول E_y يتناسب مع J_p و B_z وثابت التناسب يشار اليه بمعامل هول RH [3] :

$$R_H = \frac{1}{qn} \dots \dots \dots (6)$$

أن اشارة RH تكون موجبة لشبه موصل من نوع p وسالبة لشبه موصل من نوع n .
ان قياس فولتية هول بعد معرفة التيار والمجال المغناطيسي يؤدي الى معرفة كثافة تركيز الحاملات فضلاً عن نوعها كما في العلاقة التالية [12] :

$$n = \frac{1}{qR_H} = \frac{IB_z}{qE_y} = \frac{IB_z t}{qV_H A} \dots \dots \dots (7)$$

حيث A : مساحة الشبه الموصل
وبجانب تركيز الحاملات ونوعها من الممكن قياس التحركية للحامل [19] :

$$\mu_H = \sigma R_H \dots \dots \dots (8)$$

حيث ان μ_H : تحركية هول
 σ : التوصيلية وتعطى بالعلاقة :

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{L}{RA} \dots \dots \dots (9)$$

تم تسليط مجال مغناطيسي (B=0.15T) عمودياً على مجال كهربائي يمر خلال العينة، وتم قياس فولتية هول (VH) المتولدة في الغشاء .

ان القيم العالية لمعامل الامتصاص اكبر من 10^4 cm^{-1} يدل على حصول انتقالات مباشرة في هذه الاغشية وهذه نتائج متوافقة مع باحثين [8,7].

اما فيما يخص فجوة الطاقة لأغشية Cds فانها حسبت برسم علاقة بين $(ahv)^2$ و (hv) كما في الشكل (5) وبمد الخط المستقيم من المنحنى ونقاطه مع محور السينات يعطى قيمة فجوة الطاقة للأغشية حيث بينت نتائج الرسم ان طبيعة الانتقالات لهذه الاغشية ذات انتقال مباشر مسموح اعتماداً على قيم معامل الامتصاص العالية . وتم الحصول على قيمة فجوة الطاقة لغشاء Cds النقي بمقدار 2.43 eV وهذه القيم مقارنة لما توصل اليه الباحثون [14,7,2] , لذا فإن هذه النتيجة تبين ان معامل الامتصاص α يتناسب مع $(hv - E_g)^{1/2} / hv$ لمادة ذات انتقال مباشر مسموح [15] .

فان معامل الامتصاص يعطى بدلالة الامتصاصية كما في العلاقة التالية [2] :

$$a = 2.303(A' / t) \dots \dots \dots (3)$$

حيث A' : الامتصاصية ،
t : سمك الغشاء الرقيق (µ m)
 T' : النافذية .

ومن معامل الامتصاص α يمكن حساب فجوة الطاقة لإغشية Cds بالنسبة للانتقال المباشر المسموح وحسب العلاقة التالية [16] :

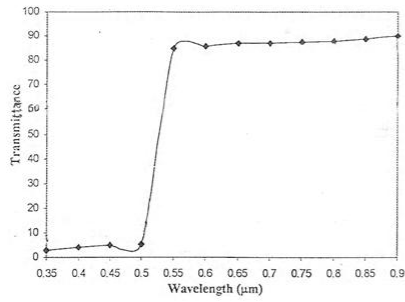
$$(ahv)^2 = A^* (hv - E_g) \dots \dots \dots (4)$$

حيث hv : طاقة الفوتون الساقط (eV)
Eg : فجوة الطاقة للغشاء الرقيق (eV)
 A^* : ثابت ويساوي 2×10^4

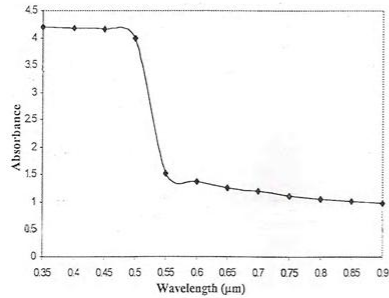
3- تأثير هول Hall Effect

بينت نتائج دراسة تأثير هول ان التوصيلية الكهربائية لأغشية Cds هي من النوع الموجب (p-type) تبعا للعلاقة بين الفولتية هول المتولدة والتيار الكهربائي المار عبر العينة وكما موضح في الشكل (6) .

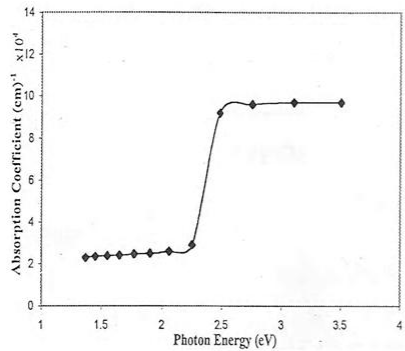
والجدول (1) يوضح نتائج معامل هول وتركيز حاملات الشحنة والتحركية التي تم الحصول عليها من قياس تأثير هول حيث بينت النتائج ان قيمة معامل هول RH لأغشية Cds كبيرة نتيجة صغر قيمة التيارات المارة عبر الغشاء . وهذه النتائج متوافقة مع باحثين آخرين [13] .



الشكل (2) طيف النفاذية كدالة للطول الموجي لغشاء CdS



الشكل (3) طيف الامتصاصية كدالة للطول الموجي لغشاء CdS



الشكل (4) معامل الامتصاص البصري كدالة لطاقة الفوتون

ومنها يمكن حساب معامل هول (RH) من العلاقة [12]:

$$R_H = \frac{V_H}{I} \times \frac{t}{B} \dots \dots \dots (10)$$

حيث I : التيار المسلط خلال العينة
VH : فولتية هول المتولدة
t : سمك الغشاء الرقيق
B : المجال المغناطيسي المسلط على العينة.
ومن اشارة معامل هول (RH) تم تحديد نوع التوصيلية في الشبه الموصل.

تم حساب كثافة الحاملات (nH) التي لها علاقة بمعامل هول وتم حسابها من العلاقة (7) وتحسب التوصيلية لاغشية CdS بطريقة (d.c) التقليدية من رسم علاقة بين الفولتية V والتيار I وميل المستقيم هو مقاومة شبه الموصل ومنها نحسب المقاومة والتوصيلية والتحريرية من المعادلات التالية [19]:

$$p = R \frac{A}{l} \quad \text{and} \quad \sigma = \frac{I}{p} \dots \dots \dots (11)$$

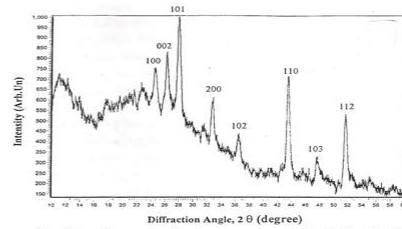
حيث R : مقاومة الغشاء الرقيق، A : مساحة الاتصال، L : طول الغشاء.

$$\mu = \frac{\sigma}{qp} \quad \text{or} \quad \mu = \sigma R_H \dots \dots \dots (12)$$

حيث σ : التوصيلية
RH : معامل هول
p : تركيز الفجوات
 μ : التحركية

جدول رقم (1) نتائج معامل هول وتركيز الحاملات وتحركية هول لاغشية CdS

Thin Films	Hall Coefficient R_H (cm ³ /C)	Concentration of Carriers. (cm ⁻³)	Mobility (μH) (cm ² /V.s)
CdS	1157.33	5.4×10 ¹⁵	6.77



الشكل (1) طيف حيود الاشعة السينية لاغشية CdS

2.العاني , سعاد غفوري خليل , 1997, "تصنيع ودراسة الخصائص الكهروبصرية لكاشف التوصيل الضوئي كبريتيد الكادميوم المطعم بالنحاس بطريقة الرش الكيميائي الحراري", رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية للبنات , جامعة بغداد .

3.Gupta, B.K., (1978), " The Electrical and Photo conducting properties of Chemically Sprayed Cadmium sulphide films", Thin Solid Films, 48:153-162.

4.Christy, R.W. and Cook. R.K., 1980, "Optical Processes in Semiconductors", J. Apple Phys. 5 .

5.lee, Y.G. , Chow. L.W. and Kwok. H.L. , 1981 , " Influence of process parameter on the Electrical transport Mechanism in sprayed CdS films ",Thin Solid Film , 81 : 907 .

6.Akka, F.F. and Abdul Naby. M.A. , 1989 , " Properties of Thin Films", Solar Energy Materials , 18: 151 .

7.Ashour. A. Turkj. Phys , 2003 , "The structural and optical Properties of CdS thin films ",Phy.Rev.B. 27 : 551-558 .

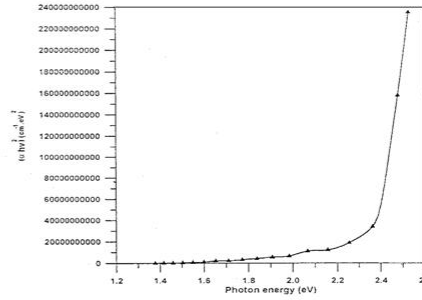
8.عبد اللطيف , ضحى مولود , 2004 , " دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمفرق الهجين CdS- Cu2S", رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية , الجامعة المستنصرية .

9.عبدالوهاب , نهال عبدالله , 1999 , "معالجة النبضات الليزرية باستخدام كاشف كبريتيد الكادميوم المطعم بالنحاس", رسالة ماجستير كلية العلوم , جامعة بابل .

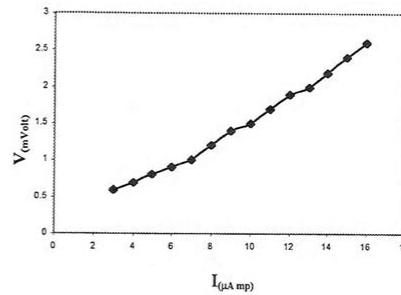
10. Shefert, W., 1984 , " Properties of Thin Films In₂O₃ and SnO₂ Films prepared by Corona spray pyrolysis and a discussion of the spray pyrolysis process", Thin Solid Films, 121:275-282.

11. Amlouk, M, Dachraoul. M. , 1987, " Structural, Optical and Electrical Properties of SnO₂ : F and CdS airless sprayed Layers ", Solar Energy Materials, 15(6): 453 .

12. زي. إس. ام , 1990 , " نبائط اشباه الموصلات فيزياء وتقنية " , ترجمه د. فهد



الشكل (5) فجوة الطاقة المباشرة لغشاء CdS



الشكل (6) تغير فولتية هول كدالة للتيار لاغشية CdS

الاستنتاجات

- 1- إمكانية تحضير اغشية كبريتيد الكادميوم بطريقة الرش الكيميائي الحراري .
- 2- ان اغشية كبريتيد الكادميوم ذات تركيب متعدد البلورات ولها تركيب سداسي الشكل .
- 3- ان اغشية كبريتيد الكادميوم من النوع الموجب p-type .
- 4- ان النفاذية لاغشية كبريتيد الكادميوم تزداد مع زيادة الطول الموجي .
- 5- ان زيادة معامل الامتصاص لاغشية كبريتيد الكادميوم عند الطاقات العالية ابتداءً من 1.5eV والتي تقابل 0.55μm .
- 6- ان قيمة فجوة الطاقة لغشاء CdS النقي بمقدار (2.43)eV .

المصادر

1. الامين علي فؤاد , 1996 , "الخواص البصرية لاغشية CdS و PbS ومزيجهما " , رسالة ماجستير , جامعة بغداد .

16. داود, ياسمين زيدان , 2002 , " تصنيع ودراسة الخصائص الكهروبصرية والتركيبية لكاشف المفرق الهجين PbTeSi " , اطروحة ماجستير مقدمة الى قسم العلوم التطبيقية , الجامعة التكنولوجية .
17. Beng. Streetman , Sanjay Banerjee, 2000, " Solid state Electronic Devices ", 5th Edition, New jersey.
18. Sharma, B.L. and Purohit. R. K. , 1974, " Semiconductor Heterojunctions " , Pergamon Press, New York.
19. Kasap, S. O., 2000, " Principles of Electrical Engineering Materials and Devices " . McGraw-Hill. New York.
- غالب و د . حسين علي احمد , هجامعه الموصل
13. Bertran, E., Morenza. J. L. and Esteve. J., 1985 , " Dependence of Transport Parameters on thickness in Polycrystalline CdS Thin Films", Thin Solid Films, 123:297-306.
14. Berg, R. S . and Nasby. R.D. , 1978, " Structure and Morphology of Chemical-sprayed CdS Films ", J. Vac. Sci. Technol. 15(2):359-362.
15. Sathaye, S.D. and Sinha. A. , 1976, "Studies on Thin Films of Cadmium Sulphide Prepared by A Chemical Deposition Method", Thin Solid Films, 37:15-23.

Study of some structural , optical , Electrical Properties of CdS thin films deposited by chemical Spray Pyrolysis Method

*Ban K. Mohamed**

*Assistant Lecturer- Applied Science Dept.-University of Technology

Key words: structural, optical, electrical.

Abstract:

In this research we prepared CdS thin films by Spray pyrolysis method on a glass substrates and we study its structural , optical , electrical properties .

The result of (X-Ray) diffraction showed that all thin films have a polycrystalline structure , The relation of the transmission as a function of wavelength for the CdS films had been studied , The investigated of direct energy gap of the CdS its value is (2.83 eV).

In Hall effect measurement of the CdS we find the charge carriers is p – type and Hall coefficient $1157.33(\text{cm}^3/\text{c})$, Hall mobility $6.77(\text{cm}^2/\text{v.s})$